PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-259511

(43)Date of publication of application: 16.09.1992

(51)Int.CI.

B29B 13/00 B29B 7/28 B29B 7/44 B29B 7/82 CO8J 3/09 CO8J 9/28

(21)Application number: 03-021068

(71)Applicant: KONICA CORP

(22)Date of filing:

14.02.1991

(72)Inventor: KUMANO RUISU

AKIYAMA MASAMI

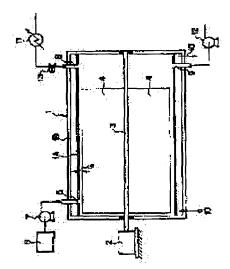
KATO TAKAYUKI HAGIWARA TOSHIYUKI

(54) MANUFACTURE AND ITS DEVICE OF HIGH-DENSITY CELLULOSE TRIACETATE SOLUTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable reliably and at high productivity formation of high-density dope from low-density dope and obtain the high-density dope which is not mixed with gel.

CONSTITUTION: After preparation of a low-density cellulose triacetate solution, the same is led between a cylinder body 1 and a rotary locus of an outer circumference of a rotary blade 4 tuning in a circumferential direction of the inside of the cylinder body 1 and high density cellulose triacetate solution is obtained while evaporating a solvent by giving a temperature difference between the solution and the cylinder body 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19) []本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-259511

(43)公開日 平成4年(1992)9月16日

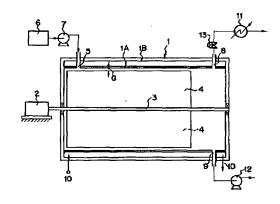
(51) Int.Cl. ⁵ B 2 9 B	13/00 7/28 7/44 7/82	識別記 号 CEP	庁内整理番号 7722-4F 7722-4F 7722-4F 7722-4F 7918-4F	FΙ		技術表示箇所
C 0 8 J	3/09			審査請求	未請求	: 請求項の数5(全 5 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特顯平3-21068		(71)出		000001270 コニカ株式会社
(22)出顧日		平成3年(1991)2	月14日	(72) 発	明者	東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 熊野 ルイス 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式 会社内
				(72)発	明者	秋山 正巳 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式 会社内
				(72)発		加藤 高行 東京都口野市さくら町1番地 コニカ株式 会社内
				(74)		弁理士 永井 義久 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 高濃度セルローストリアセテート溶液の製造方法とその装置

(57)【要約】

【目的】低濃度ドーブから確実にかつ高い生産性をもって高濃度ドーブを生成できるとともに、ゲルの混入のない高濃度ドーブを得ること。

【構成】低濃度セルローストリアセテート溶液を調製した後、これを筒体1とその内部の周方向に回転する回転羽根4外周の回転軌跡との間に導くとともに、溶液との間に温度差を与えて溶媒を蒸発させながら高濃度セルローストリアセテート溶液を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】低濃度セルローストリアセテート溶液を調 製した後、これを簡体とその内部の周方向に回転する回 転羽根外周の回転軌跡との間に導くとともに、溶液との 間に温度差を与えて溶媒を蒸発させながら高濃度セルロ ーストリアセテート溶液を得ることを特徴とするセルロ ーストリアセテート溶液の製造方法。

【請求項2】低濃度セルローストリアセテート溶液の濃 度がセルローストリアセテート溶液基準で7~17重量% である請求項1記載の方法。

【請求項3】高濃度セルローストリアセテート溶液の濃 度がセルローストリアセテート溶液基準で14~43重量% である請求項1記載の方法。

【鯖求頃4】 セルローストリアセテートはアセチルセル ローストリアセテートを58~62.5重量%含む請求項1記

【請求項5】筒体と、その内部に周方向に回転する回転 羽根と、その回転羽根外周の回転軌跡との間に連通する 低濃度セルローストリアセテート溶液の供給口と、前記 媒ガス排出口とは別であり、回転羽根の回転領域を離れ た高濃度セルローストリアセテート溶液排出口と、少な くとも前記低濃度セルローストリアセテート溶液の供給 口と溶媒ガス排出口との間の領域の実質的全体において セルローストリアセテート溶液を加熱する加熱手段とを 備えたことを特徴とする高濃度セルローストリアセテー ト溶液の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

ートの製造方法とその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】写真用などの感光材料用支持体として、 セルローストリアセテートフィルムが用いられている。 この種のセルローストリアセテートフィルムの製造に際 しては、セルローストリアセテートの高濃度溶液(ドー プともいう) の調製工程、濾過工程、流延工程および乾 燥工程から基本的に構成されている。

【0003】前記のドープは、製膜工程において、ドラ ムまたはエンドレスベルト上に流延され、その過程で一 40 部の溶媒が蒸発され(第1乾燥工程)、ベースが自己保 持性をもった時点でドラムまたはエンドレスベルトから 剥離される。その後、ドライヤーにより最終的に乾燥さ れる(第2乾燥工程)。この場合、第1乾燥工程におい ては片面乾燥であり、第2乾燥工程においては両面乾燥 が行われる。したがって、製膜工程全体の効率は、第1 乾燥工程におけるドラムまたはエンドレスベルト上の滞 留時間が律速となる。

【0004】その結果、流延するドープ中の残留する溶

度までの溶媒蒸発量が減り、第1乾燥工程での滞留時間 が短くなり、結果的に製膜工程の生産性が高まる。

【0005】このような観点から、次記のような高濃度 のドープを得る方法が開発されている。

- (1) セルローストリアセテートと溶媒とを混合し、高 温高圧下で溶解を行う方法 (USP2, 858, 228号、特開昭61 -129031号)。
- (2) 連続的にセルローストリアセテートと溶媒とを容 器に供給し、高温高圧下で溶解し、容器の反対側から連 統的に高濃度のドープを抜き出す連続式高濃度ドープ調 製方法(特開昭61-106628号)。
 - (3) 予め加熱した低濃度ドープをノズルから容器内に 吹込み、ドープをノズルから容器内壁に当たるまでの間 に溶媒の一部をフラッシュ蒸発させるとともに、蒸気は 容器から抜き出し、濃縮ドープを容器底から抜き出す方 法 (USP2, 541, 012号、同2, 858, 229 号、同4, 414, 341 号、同4,504,355号)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記の(1) 回転羽根の回転領域を離れた溶媒ガス排出口と、この溶 20 および(2)の方法は、濃縮法を用いて生成したドープ に比較して、濾過性が悪い欠点がある。

> 【0007】また、(3)のフラッシュ濃縮法は、低濃 度ドープから高濃度ドーブを調製できる利点を有する が、溶媒の蒸発機構はドープの内部拡散律速であるた め、溶媒の表面蒸発速度は内部拡散速度より速く、表面 に部分的過剰乾燥が生じる。これは、本発明者らの知見 によれば、容器内壁面での溶媒の蒸発を防止することが できず、また表面が更新されないことが原因である。

【0008】その結果、得られる高濃度ドープには、ゲ 【産業上の利用分野】本発明は、セルローストリアセテ 30 ルが混入する。このゲルを含むドープを濾過すると、濾 材の目詰まりが加速され、濾過工程の負担が大きくな る。さらに、ゲル状固形物が変形して濾材を通過するこ とがあり、得られた高濃度ドープをたとえば流延方式に より感光材料用支持体を製膜するとき、ペース故障を生 じ、到底実用に適しないものとなることがある。

> 【0009】したがって、本発明の課題は、低濃度ドー プから確実にかつ高い生産性をもって高濃度ドープを生 成できるとともに、ゲルの混入のない高濃度ドープを得 ることにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記課題は、方法的に は、低濃度セルローストリアセテート溶液を調製した 後、これを筒体とその内部の周方向に回転する回転羽根 外周の回転軌跡との間に導くとともに、溶液との間に温 度差を与えて溶媒を蒸発させながら高濃度セルロースト リアセテート溶液を得ることで解決できる。

【0011】また、装置的には、筒体と、その内部に周 方向に回転する回転羽根と、その回転羽根外周の回転軌 跡との間に連通する低濃度セルローストリアセテート溶 媒濃度が低いほど、ベースからの剥離時点の残留溶媒濃 50 液の供給口と、前記回転羽根の回転領域を離れた溶媒排

出口と、この溶媒排出口とは別であり、回転羽根の回転 領域を離れた高濃度セルローストリアセテート溶液排出 口と、少なくとも前記低濃度セルローストリアセテート 溶液の供給口と溶媒排出口との間の領域の実質的全体に おいてセルローストリアセテート溶液を加熱する加熱手 段とを備えたことで解決できる。

[0012]

【作用】本発明では、簡体とその内部の周方向に回転す る回転羽根外周の回転軌跡との間に低濃度セルロースト リアセテート溶液を導くとともに、溶液との間に温度差 10 を与えて溶媒を蒸発させながら高濃度セルローストリア セテート溶液を得ることとしているので、低濃度セルロ ーストリアセテート溶液は筒休とその内部の周方向に回 転する回転羽根外周の回転軌跡との間隙において、常に その溶液が更新されながら溶媒の蒸発作用を受けるため に、従来例にみられるゲルの発生がなく、また攪拌熱が 発生し、溶媒の蒸発が促進される利点もある。 しか も、後述の実施例のように、本発明によると、セルロー ストリアセテート溶液基準で14~43重量%と高濃度のセ ルローストリアセテート溶液を得ることができるため、 ゲルの発生がないととと相俟って、濾過工程の負担が軽 くなるまたは不要とすることができる。

[0013]

【実施例】以下本発明を図面を参照しながら具体例によ りさらに詳説する。

【0014】第1図および第2図は本発明装置例を示し たもので、1は筒体で、その内部には駆動モーター2に より回転軸3を介して周方向に回転する放射方向に向か う回転羽根4群が配設されている。この回転羽根4の外 縁と筒体1の内壁1Aの内面とは僅かな間隙Gが確保さ 30 れており、この間隙Gに連通して低濃度セルローストリ アセテート溶液の供給口5が形成されている。

【0015】この低濃度セルローストリアセテート溶液 の供給口5には、その調製装置6からの低濃度セルロー ストリアセテート溶液がポンプ7を介して送給され、前 記間隙 G内に供給される。他方、回転羽4は第1図に示 すように、一端は筒体1の一端に近接しているのに対し て他端は簡体1の他端と離れており、したがって、回転 羽根の回転領域を離れた位置に筒体1内に連通して溶媒 排出口8とは別に、同様に回転羽根の回転領域を離れた 位置において筒体1内に連通して高濃度セルローストリ アセテート溶液排出口9が形成されている。

【0016】他方、前記の筒体1は内壁1Aと外壁1B との二重壁とされ、その環状室内部に対して加熱媒体1 0 たとえば温水が一端から導入され、他端から導出され ることで、前記セルローストリアセテート溶液に対して 蒸発濃縮を図るように構成されている。

【0017】このように構成された高濃度セルロースト リアセテート溶液の製造装置においては、セルロースト 50 製した。調製条件は次記の通りである。

リアセテートを溶媒、たとえばメチレンクロライドと炭 素数 6 以下のアルコールの混合溶剤に溶解することによ り、好ましくは濃度がセルローストリアセテート溶液基 準で7~17重量%である低濃度溶液が調製される。これ が、简体1とその内部の周方向に回転する回転羽根4外 周の回転軌跡との間、すなわち前記間隙G内に導かれる と、その間隙に相当する薄いドープの薄膜が形成される とともに、内壁 1 Aからの熱を受けて、溶液中の溶媒が 蒸発作用を受ける。蒸発した溶媒は、溶媒ガス排出口8 から排出され、コンデンサー11により冷却され、溶媒 の回収がなされる。

【0018】ドープ中の溶媒蒸発速度は、膜内拡散速度 律速であることから、膜表面のみを過剰に乾燥させる と、セルローストリアセテートのゲルが発生するが、蒸 発過程で、膜表面のドープが回転羽根4の回転により常 に更新されながら溶媒の蒸発作用を受けるために、従来 例にみられるゲルの発生がなく、また攪拌熱が発生し、 溶媒の蒸発が促進される利点もある。

【0019】かくして、ゲルの発生について心配するこ 20 となく蒸発濃縮を行うことができるので、後述の実施例 のように、本発明によると、セルローストリアセテート 溶液基準で14~43重量%と高濃度のセルローストリアセ テート溶液を得ることができる。その結果、ゲルの発生 がないことと相俟って、濾過工程の負担が軽くなるまた は不要とすることができる。得られた高濃度セルロース トリアセテート溶液は、その排出口9からポンプ12に より濾過工程あるいは直接貯留タンクに導かれる。

【0020】溶媒の蒸発速度または得ようとする高濃度 セルローストリアセテート濃度は、排出量調節弁13の 開度およびまたは加熱媒体10の温度もしくは供給流量 により制御することができる。

【0021】一般に、加熱媒体の温度としては、40~20 0℃、特に40~150℃が望ましい。

【0022】また、セルローストリアセテートはアセチ ルセルローストリアセテートを58~62.5重量%含むもの が適している。回転羽根の回転数としては、10~2000rp m が好ましく、また回転羽根外周の軌跡と内壁内面との ギャップ (換言すれば薄膜の厚み) 0.001 ~100 皿、特 に0.1~10㎜が望ましい。回転羽根の形状としては適宜 ガス排出口8が形成されている。さらに、この溶媒ガス 40 選択でき、たとえば第3図および第4図のものなどを用 いることができる。

> 【0023】本発明装置において、筒体は実施例のよう に横型のほか、縦型でもよい。また、テーパーを有する ものでもよい。溶媒ガス排出口8は好ましくは回転羽根 4の回転域を避けるのが望ましい。

> 【0024】 (実施例) 以下実施例を示し、本発明の効 果を明らかにする。

> 【0025】予め従来公知の方法によりゲルの発生しな い条件にて、低濃度セルローストリアセテート溶液を調

5

セルローストリアセテート 100(重量) 部 TPP 16 部 メチレンクロライド 455 部 エチルアルコール 75 部

かかる溶液を1.7 ×10-2 kg/sec の供給速度で第1図お よび第2図に示す装置に供給し、高濃度セルローストリ アセテート溶液出口の温度が90℃に保つようにジャケッ トに温水を流し、かつ内圧が2kgf/cm²となるよう に、溶媒ガス出口の調節弁の開度を調整しながら、21.1 重量%の高濃度セルローストリアセテート溶液を調製し 10 3 回転軸 た。

【0026】この溶液について、定速濾過法により濾過 性を評価したところ、同じ温度で直接溶解したドープの 約2倍の濾過性を示した。

[0027]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、低濃度ド ープから確実にかつ高い生産性をもって高濃度ドープを 生成できるとともに、ゲルの混入のない高濃度ドープを 得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の装置例の縦断面図である。

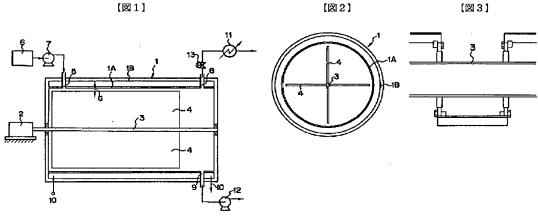
【図2】その横断面図である。

【図3】回転羽根の他の例の横断面図である。

【図4】その側面図である。

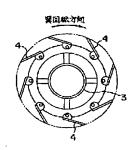
【符号の説明】

- 1 简体
- - 4 回転羽根
 - 6 低濃度セルローストリアセテート調製装置
 - 8 溶媒ガス排出口
 - 9 高濃度セルローストリアセテート溶液排出口
 - 10 加熱媒体
 - 11 コンデンサー



[図1]

【図4】



(5)

【手統補正書】 【提出日】平成3年4月8日 【手統補正1】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0004 【補正方法】変更 【補正内容】

【0004】その結果、流延するドープ中の残留する溶 媒濃度が低いほど、ドラムまたはエンドレスベルトから の剥離時点の残留溶媒濃度までの溶媒蒸発量が減り、第 1乾燥工程での滞留時間が短くなり、結果的に製膜工程 の生産性が高まる。

フロントページの続き

(51) Int. C1. 5 C 0 8 J 9/28 識別記号 庁内整理番号

7148-4F

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 萩原 俊幸

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式 会社内

CEP

```
【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第2部門第4区分
```

【発行日】平成10年(1998)12月15日

```
【公開番号】特開平4-259511
```

【公開日】平成4年(1992)9月16日

【年通号数】公開特許公報4-2596

【出願番号】特願平3-21068

【国際特許分類第6版】

B29B 13/00 7/28 7/44 7/82 C08J 3/09 CEP CEP 9/28 [FI] B29B 13/00 7/28 7/44 7/82

【手続補正書】

C08J

【提出日】平成3年4月8日

3/09

9/28

CEP CEP

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

*【0004】その結果、流延するドープ中の残留する溶 媒濃度が低いほど、ドラムまたはエンドレスベルトから の剥離時点の残留溶媒濃度までの溶媒蒸発量が減り、第 1乾燥工程での滞留時間が短くなり、結果的に製膜工程 の生産性が高まる。

*

【手続補正書】

【提出日】平成9年6月19日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、装置的には、筒体と、その内部に周 方向に回転する回転羽根と、その回転羽根外周の回転軌 跡との間に連通する低濃度セルローストリアセテート溶 液の供給口と、前記回転羽根の回転領域を離れた溶媒ガ ス排出口と、この溶媒ガス排出口とは別であり、回転羽 根の回転領域を離れた髙濃度セルローストリアセテート 溶液排出口と、少なくとも前記低濃度セルローストリア セテート溶液の供給口と溶媒ガス排出口との間の領域の 実質的全体においてセルローストリアセテート溶液を加 熱する加熱手段とを備えたことで解決できる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

[0012]

【作用】本発明では、筒体とその内部の周方向に回転す る回転羽根外周の回転軌跡との間に低濃度セルロースト リアセテート溶液を導くとともに、溶液との間に温度差 を与えて溶媒を蒸発させながら髙濃度セルローストリア セテート溶液を得ることとしているので、低濃度セルロ ーストリアセテート溶液は筒体とその内部の周方向に回 転する回転羽根外周の回転軌跡との間隙において、常に その溶液が更新されながら溶媒の蒸発作用を受けるため に、従来例にみられるゲルの発生がなく、また攪拌熱が 発生し、溶媒の蒸発が促進される利点もある。 しか も、後述の実施例のように、本発明によると、セルロー ストリアセテート溶液基準で14~43重量%と高濃度のセ

特開平4-259511

ルローストリアセテート溶液を得ることができるため、 ゲルの発生がない<u>こと</u>と相俟って、濾過工程の負担が軽 くなるまたは不要とすることができる。

【手続補正3】

【補正対象醬類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】この低濃度セルローストリアセテート溶液の供給□5には、その調製装置6からの低濃度セルロー

ストリアセテート溶液がポンプ7を介して送給され、前記間隙G内に供給される。他方、回転<u>羽根</u>4は第1図に示すように、一端は簡体1の一端に近接しているのに対して他端は簡体1の他端と離れており、したがって、回転羽根の回転領域を離れた位置に簡体1内に連通して溶媒ガス排出口8が形成されている。さらに、この溶媒ガス排出口8とは別に、同様に回転羽根の回転領域を離れた位置において簡体1内に連通して高濃度セルローストリアセテート溶液排出口9が形成されている。